05.4;09

Микроволновое отражение ВТСП образцов в волноводных *Е*-структурах

© А.И. Губин, А.А. Лавринович, Н.Т. Черпак

Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова НАН Украины, Харьков

Поступило в Редакцию 13 ноября 2000 г.

Впервые измерена микроволновая отражательная способность ВТСП образцов в двух волноводных *E*-структурах. Использованы структуры типа закорачивающей наклонной нагрузки и уголкового изгиба в *E*-плоскости. Получено хорошее совпадение экспериментальной температурной зависимости коэффициента отражения текстурированного образца YBa₂Cu₃O_{7-δ} как закорачивающей наклонной нагрузки с вычисленной зависимостью, полученной на основе улучшенной двухжидкостной модели ВТСП.

Для изучения свойств микроволнового импеданса сверхпроводников, включая высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП), используются различные подходы. В большинстве из них применяются различные типы резонансных структур, однако известна также и нерезонансная техника, основанная на измерении микроволновой мощности, проходящей через ВТСП пленку [1]. При этом измерения прошедшей мощности выполняются для тонких образцов, размещенных в поперечном сечении волновода [2], однако этот подход можно использовать только для очень тонких образцов (порядка 10 nm для ВТСП). Для более толстых пленок, казалось бы, можно было бы использовать измерение коэффициента отражения $\Gamma = |\Gamma| e^{i\psi}$, который также несет информацию о поверхностном импедансе Z_s (или микроволновой проводимости σ) образца. Однако коэффициент |Г| для толстой пластинки проводника, расположенного перпендикулярно продольной оси волновода (рис. 1, *a*), близок к 1 для всех проводников [3] и изменяется незначительно при изменении σ даже в больших пределах [4]. Тот же результат получается при рассмотрении нормального падения плоской электромагнитной волны. Вследствие этого переход ВТСП из нормального в сверхпроводящее состояние слабо отражается на температурной зависимости Г.

64



Рис. 1. Волноводные секции, используемые для измерений; *а* — закорачивающая плоскость, расположенная перпендикулярно продольной оси волновода; *b* — уголковый изгиб; *с* — наклонная закорачивающая плоскость.

Недавно экспериментально показано в инфракрасном диапазоне, что ситуация может быть улучшена путем использования *p*-поляризованного луча, падающего на образец под скользящим углом [4].

Хотя фактор увеличения чувствительности к изменению σ уменьшается с понижением частоты, ожидается, что эффект скользящего угла падения должен наблюдаться также и в микроволновом диапазоне. Собственные волны в волноводе, включая основную H_{10} -волну, не являются плоскими волнами, однако они могут быть представлены как сумма плоских волн. Таким образом, эффект скользящего падения для ВТСП плоскости образца должен наблюдаться также и в волноводе.

Наклон образца был осуществлен в двух волноводных структурах, а именно в уголковом изгибе (рис. 1, *b*) и в секции с закорачивающей

5 Письма в ЖТФ, 2001, том 27, вып. 8



Рис. 2. Экспериментальные температурные зависимости коэффициента отражения от ВТСП образца для волноводных секций *a*, *b* и *c* (расчетные зависимости изображены сплошной линией).

наклонной нагрузкой (рис. 1, c). Изгиб волновода в первом случае и наклон образца во втором реализованы в E-плоскости. В противоположность второму случаю падающая и отраженная волны в первом случае развязаны между собой. Применение волноводных E-структур аналогично падению p-поляризованной плоской волны под произвольным углом падения на образец.

Применялся волновод сечением 5.2 × 2.6 mm. Изменения отражательной способности $|\Gamma|^2$ и фазы ψ коэффициента отражения измерялись при изменении температуры текстурированного образца YBa₂Cu₃O_{7- δ} в интервале от 77 до 300 K в 6 mm диапазоне волн с помощью микроволнового фазового моста. Измерения выполнялись при двух значениях угла ориентации образца в волноводе, которые равны $\theta = 0^{\circ}$ и $\theta = 80^{\circ}$ (углы отсчитывались между направлением распространения волны в волноводе и нормалью к отраженной поверхности образца для обеих волноводных секций).

Экспериментальные результаты измерений температурной зависимости $|\Gamma|^2$ показаны на рис. 2. Можно видеть, что фактор увеличения чувствительности $|\Gamma|$ к изменению проводимости образца равен около 10 для закорачивающей нагрузки и около 7 для уголкового изгиба. Измерения проводились на частоте 45 GHz. Отмечается немонотон-

Письма в ЖТФ, 2001, том 27, вып. 8

ная частотная зависимость указанного фактора в полосе пропускания волновода для закорачивающей нагрузки, что, по-видимому, имеет аппаратурное происхождение. При этом эффект изменяется примерно в 1.5 раза. Очевидно, можно избавиться от отмеченной немонотонности, улучшив развязку падающей и отраженной волн (например, с помощью циркулятора).

На рис. 2 экспериментальные данные по зависимости $|\Gamma|$ представлены вместе с модельными вычислениями для ВТСП материала, размещенного в качестве закорачивающей нагрузки при $\Theta = 0^{\circ}$ и $\Theta = 80^{\circ}$. Для случая уголкового изгиба вычисления не проведены из-за сложности электродинамического анализа самой волноводной секции.

Вычисления основаны на улучшенной двухжидкостной модели микроволновых свойств ВТСП с учетом температурного поведения глубины проникновения поля λ_L и величины остаточного поверхностного сопротивления [5]. Подстроечные параметры ($\sigma_N = 6 \cdot 10^4 (\Omega \cdot m)^{-1}$; $\lambda_L = 10^{-6}$ m, $\gamma = 1.7$, $\alpha = 4.0$, обозначения см. [5]) хорошо согласуются с известными данными. Измерения фазы и амплитуды коэффициента отражения могут быть использованы для определения комплексной диэлектрической функции ε и/или поверхностного импеданса Z_s в зависимости от внешних условий (температура, магнитное поле, микроволновая или оптическая накачка и др.).

Авторы выражают благодарность G. Krabbes'у и A. Кордюку за предоставление образца ВТСП для измерений.

Список литературы

- [1] Jenkins A.P., Kale K.S., Dew-Hughes D. // Studies of High Temperature Superconductors. 1996. V. 17. P. 179–219.
- [2] Wu P.H., Min Q. // J. Appl. Phys. 1992. V. 71. P. 5550-5553.
- [3] *Von Hippel A.R. //* Dielectric and Waves. New York, John Wiley and Sons, Inc. London, Chapman and Hill, Limited, 1954.
- [4] Somal H.S., Feenstra B.J., Schützmann J., Jae Hoon Kim, Barber Z.H., Duijn V.H.M., Hien N.T., Menovsky A.A., Palumbo Mario, van der Marel D. // Phys. Rev. Lett. 1996. V. 76. P. 1525–1528.
- [5] Vendik O.G., Vendik I.B., Kaparkov D.I. // IEEE Trans. on Microwave Theory Tech. 1998. V. 46. N 5. P. 469–478.
- 5* Письма в ЖТФ, 2001, том 27, вып. 8